

1. Instalație de obținere a semifabricatului cu cod alfanumeric, care include o baie cu lichid dielectric, în care sunt amplasați un semifabricat și un electrod, conectați la un generator de impulsuri electrice, semifabricatul este executat cu un orificiu sau o tăietură în partea laterală pentru introducerea electrodului, iar electrodul este executat în formă de fir, fiind întins între două bobine cu posibilitatea rebobinării acestuia, instalația mai este dotată cu un dispozitiv de deplasare a electrodului pe două coordonate și un regulator de ecartament dintre electrod și semifabricat.
2. Procedeu de fabricare a clișeului pentru imprimarea codului alfanumeric în relief, care constă în confecționarea unui semifabricat cu cod alfanumeric cu ajutorul instalației definite în revendicarea 1, prin introducerea electrodului în semifabricat printr-un orificiu sau printr-o tăietură în suprafața laterală a semifabricatului, perforarea în semifabricat a unui contur străpuns prin rebobinarea continuă a electrodului, și deplasarea acestuia pe o traiectorie, care reprezintă imaginea în oglindă a codului alfanumeric, cu extragerea ulterioară a semifabricatului din instalație și utilizarea acestuia pentru executarea prin metoda tratării electrochimice a unui clișeu pentru imprimare a codului alfanumeric în relief.